

## 3價크롬鹽에 의한 크롬鍍金

高錫水\*\* 朴柄珪\*\*\*

A Study on Chromium Plating from  
Trivalent Chromium Salts

Suck Soo Ko and Byung Kak Park

### Abstract

The trivalent chromium plating process have been studied by several group of workers in the recent years.

In the plating process, Alegra 3 process is the most familiar one.

Potassium formate and potassium chloride of the bath compositions in the above process, are exchanged for sodium formate and sodium chloride, and then they have been examined characteristics of the electrodeposition using above bath solution and a few optimum conditions. The results are as follows,

(1) The characteristics of the electrodeposition; that is, throwing power, covering power, appearance, and deposition rate are most satisfied when concentration of  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  is  $0.4 \text{ mol/l}$ , and mol ratio of  $\text{HCOONa}$  to Chromium(III);  $\text{HCOONa}/\text{Cr}^{+3}$ , is 2 to 3.

(2) Throwing power, covering power, color and deposit rate show a similiar tendency to Alegra 3 process

### 抄錄

3價크롬鍍金法은 6價크롬鍍金法의 諸欠点을 克服할 수 있다는 事實이 알려져 外國에서는 오래 前부터 工業的 實用化를 위한 研究가 活潑하게 行하여 杞고, 이중 최근에 發表된 Alegra 3 process는 電着諸特性이 뛰어난 方法으로 裝飾크롬鍍金 分野에 利用되고 있다고 한다.

本研究는 Alegra 3 process의 浴組成中 칼륨을 친화칼륨으로, 염화칼륨을 염화나트륨으로 代替한 浴의 電着諸特性을 調査하고 最適 塩化크롬의 濃度와 錯化比를 함께 調査하여 다음과 같은 結果를 얻었다.

\*\*\* 嶺南大學校文理科大學化學科 教授

\*\* 金烏工業高等學校 金屬工学科 教師

- (1) 外觀, 被覆性, 一電着性 및 平均 電析 速度 等은 염화크롬의 濃度가 0.4 mol 일 때 가장 良好하였다.
- (2) 개미산나트륨 대 염화크롬의 mol 比는 염화크롬이 0.4 mol 일 때 2~3 이 比較的 良好한 電着諸特性을 보여 주었다.
- (3) 개미산나트륨 및 염화나트륨을 含有한 鍍金浴의 電着諸特性은 Alecrat 3 Process의 特性과 비슷하였다.

## I. 緒論

1854 年, Bunsen은 염화크롬 ( $\text{Cr}^+$ ) 溶液으로 부터 크롬薄膜을 析出하였고<sup>1)</sup> 한편 2 年後 Geuther는 크롬산溶液 ( $\text{Cr}^+$ ) 에서 크롬을 析出하였다.<sup>2)</sup> 그 後 대부분의 研究 家들은 6 倍의 크롬산浴의 研究를 發展시켜 오늘날 널리 이용되고 있는 Sargent浴에 의한 크롬鍍金의 公業化를 이루었다. 그런데 6 倍크롬에 의한 鍍金은 다른 일반 鍍金法에 比해서 被覆性 및 均一電着性이 매우 나쁘고, 電流效率이 극히 낮으며, 廉水中的 有毒性 6 倍크롬의 净化가 困難한 点 등등의 欠点을 갖고 있음을 알게되어, 電着諸特性의 改善을 為하여 1940 年代까지 소홀히 했던 3 倍크롬 鍍金法의 研究가 다시 시작되었고, 吉田는 1950~1955 年에 걸쳐 3 倍의 黃산염을 主成分으로 한 黃산암모늄 및 요소를 함유한 黃산크롬浴을 기초로하여  $\text{Cr}^{+3} \rightarrow \text{Cr}^{+6}$  的 산화 防止法, 浴의 耐久性, pH에 따른 電流效率, 그리고 基本浴의 濃度에 따른 電導度와 均一電着性 등등에 関하여 詳細한 研究를 하였다. 또한 緩衝剤의 効果를 조사해서 봉산이 가장 좋다는 것도 아울러 알게되었다.<sup>3)</sup> 그 後 Zell과 Kudryavtsev는 吉田의 硫酸크롬/硫酸암모

늄/尿素를 基本 組成으로 한 電解浴을 다시 검토하고, Zell은 포름알데히드를 添加剤로 加하면 尿素에 의한 脆弱性을 防止할 수 있다 고 하였다.<sup>4)</sup> Kudryavtsev는 尿素가 脆弱한 電析의 原因이 된다고 하여 尿素를 去浴을 發表하였다.<sup>5)</sup> Domnikov는 同一 組成을 갖드라도 浴의 調整方法이 다르면, 即 硫酸크롬이 綠色인가 紫色인가에 따라 電着條件, 電流效率 그리고 析出物의 性狀이 다르다는 것을 알았다.<sup>6)</sup> Deyrup는 봉산, 염화칼륨, 그리콜산염을 基本浴에 添加해서 조사한 결과 被覆力이 나쁘고, 低電流密度部에 暗帶가 나타나며, 色調도 나쁘며, 2~3 AH/l의 電解로 電着이 停止됨을 알았다.<sup>7)</sup> Bergin은 鑄化剤로 개미산염과 그리콜산염들을 사용해 보았으나 여전히 被覆性은 나빴다. 그러나 봉산은 pH 緩衝剤로 有効한 成分이라는 것을 알았으며, 봉산은 浴의 基本 成分으로 認定하였다.<sup>8)</sup> 1972 年 Bride는 위 두 사람의 浴으로 研究를 해 본 결과 鑄化剤로 그리콜산염, 수산염 혹은 유산염이 주요함을 인식하였으며, halocarboxylate가 형성된 것을 사용해서 被覆力 및 均一電着性이 뛰어나고 아름다운 電析被膜을 얻었으나 色調가 暗色이고, 陽極에서 염소 가스가 發生해서 實用化 되지 못했다.<sup>9)</sup>

Ward는 良好한 크롬電着을 얻는데 決定的因素은 pH를 유지시키는데 있다고 判断하고, 緩衝劑에 对하여 研究를 하였다. 그結果 緩衝劑는 双極子 아프로티 용매 (dipolar aprotic solvent)인 디메칠플룸알데히드 (DMF)가 좋음을 알고, DMF와 염화크롬을 主成分으로 한 浴을 사용하여 電着特性이 뛰어난 電析被膜을 얻었다.<sup>10)</sup> 그러나 이것 역시 多孔性 隔膜으로 陽極을 둘러싸야 하는 欠点, 좁은 部分에 電着이 어려운 点, 高電流密度部에 "瘤"이 생기는 것 등의 欠点이 있어 實用化되지 못했다. 1975年 Crowther 등은 3価크롬 鎏金浴의 開発은 錯化剤의 選定 如何에 左右를 認識하고, 集中的な 研究를 行하여, 適當한 錯化剤가 脂肪族 칼복실산系 임을 發見하였다.<sup>11)</sup> 이들의 基本浴組成을 "Alecra 3" 浴이라 命名하고 特許로 提出하였는데 그 基本 浴組成을 II항 實驗部의 Table 1의 밑에 註로 表示해 두었다. 이 3価크롬 鎏金法 (Alecra 3 process)은 이미 先進諸國에서는 裝飾크롬 鎏金分野에 採用하고 있는 実情이다.

本研究는 우리나라에서도 3価크롬 鎏金의 實用化가 緊急한 課題임을 認識하고, Alecra 3浴의 組成中 錯化剤인 개미산칼륨과 電導鹽인 염화칼륨을 보다 값이 싼 개미산나트륨 및 염화나트륨으로 代替하여 最適条件을 求하고 3価크롬塩(主成分)과 錯化比가 電着特性에 미치는 영향을 調査하였다.

## II. 実験方法

### 1. 藥品 및 使用機器

電解浴을 調製하는데 使用한 藥品은 塩化第2크롬, 개미산나트륨, 臭化암모늄, 塩化암모늄, 塩化나트륨 및 봉산 등이며, 모두 市販의 1級 試薬을 使用하였고, 浴의 調製 및 試料 등의 最終 处理에는 蒸溜水를 使用하였다.

한편, 本 實驗에 使用한 主要 機器는 다음과 같다.

① 電着實驗에 使用한 直流電源裝置는 東京光電製의 電氣分析用 電解裝置 (DC-3/30V, DC 0-0.5/5A, model ANA-2)와 島津理化製 電壓安定器 (model MVS-200)이며, 電解槽는 250 ml 容量의 円筒形 硝子製 Cell ( $\phi 70 \times H 100\text{mm}$ )을 使用하였다.

② Hull Cell panel 試驗에 使用한 直流電源은 山本鎔金試驗器製의 Hull Cell 試驗用 整流器 (DC 0-15 V, DC 0-10 A)와 電壓安定器이며, Hull Cell은 山本製의 267 ml 標準 Hull Cell (梯形, 空氣導入孔이 있음)과 空氣攪拌裝置는 山本製의 送風量 調節式 裝置를 使用하였다.

③ 化學天秤은 島津製作所製 直読式天秤 (200 g, 0.1 mg)이며, 膜厚計는 中央製作所製 電解式 膜厚計 (model TH-7)이며, pH計는 島津製 硝子電極式 pH計 (휴대형 pH 0-14)를 使用하였다.

### 2. 電解浴의 組成

電解浴은 Alecra 3浴의 組成中, 개미산칼륨 및 塩化칼륨을 개미산나트륨 및 塩化나트륨으로 代替시켜, Table 1에 表示한 바와 같이  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 의 濃度를 0.2, 0.3, 0.4 mol/l,

HCOONa : Cr 의 mol 比를 2, 3, 4로 각각  
變化시킨 9 種의 基本浴組成에 塩化나트륨,  
臭化암모늄, 塩化암모늄 및 봉산등을 Alegra  
3浴과 같은濃度로 添加시켜 電解浴으로 하  
였다. 電解浴의 調製는 成分 藥品別로 먼저

蒸溜水로 溶解시킨 다음 混合시켜 500mℓ 씩  
調製하고 各浴의 pH를 測定하여 約 1週  
間 防置해 두었다가 電着實驗 및 Hull  
Cell Panel 試驗에 使用하였다.

Table 1. The conditions of bath composition for trivalent chromium electrodeposition

Bath Composition	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
CrCl <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O(mol/ℓ)	0.2			0.3			0.4		
HCOONa (mol ratio) Cr	2	3	4	2	3	4	2	3	4
NH <sub>4</sub> Br (mol/ℓ)					0.1				
NH <sub>4</sub> Cl (mol/ℓ)						1			
NaCl (mol/ℓ)							1		
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> (mol/ℓ)							0.65		
pH	1.9	2.2	3	2.2	2.8	3.0	2.3	2.6	3.2

Remarks: The patented bath composition of Alegra 3 are  
CrCl<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O: 0.4 mol/ℓ, HCOOK: 1 mol/ℓ, NH<sub>4</sub>Br: 0.1 mol/ℓ,  
NH<sub>4</sub>Cl: 1 mol/ℓ, KCl: 1 mol/ℓ, H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>: 0.66 mol/ℓ and  
wetting agent: 1 ml/ℓ

### 3. 電着実験 方法

電析外觀 및 電析速度 等을 調查하기 위  
하여 陰極試片은 0.5mm 두께의 黃銅板을 光  
버프로 鏡面研磨한 20 × 20 mm 크기의 것인데  
뒷面을 絶緣テ이프로 完全히 絶緣시켜 天秤  
으로 精秤하여 電析前의 重量을 秤量한 것을  
使用하였고, 陽極은 黑鉛板을 使用하였다.

電解浴은 Table 1에 揭示한 浴 I ~ IX의 9  
種의 浴을 200mℓ 씩 取하여 使用하였고. 電  
解前 60℃ 恒溫水槽中에서 1時間 加温하여  
溶液을 均一하게 만든 다음 22 ± 1℃로 調  
整하였다.

電流密度는 5, 10, 20, 30 A/dm<sup>2</sup>範囲로 變化  
시켜 各 電流密度 条件마다 3分間 電着을  
行하였고, 通電量은 電量計를 使用치 않고 定  
電流電解方法으로 行한 結果로 代身하였다.

攪拌은 電動式과 手動式을 並行하였고, 兩極間  
距離는 4 ~ 4.5cm, 陽極과 陰極의 比는 2:1  
로 하여 各 条件마다 2 ~ 3回以上 實施하였다.

電後前後의 处理는 常法에 따라 알카리脱脂,  
酸浸 및 中和處理를 行하여 使用하였고 電着  
試片의 重量을 精秤하여 電着前試片의 重量과  
比較하여 電析重量을 求하였고, 電析皮膜의 外  
觀은 肉眼 및 拡大鏡, 立體顯微鏡을 使用하여  
検査하였다.

### 4. 헐셀 試驗

헐셀槽는 267mℓ 標準헐셀槽를 使用하였고  
試驗片은 두께 0.5mm의 黃銅板을 標準規格인  
100 × 65mm의 것을 光버프로 鏡面研磨한 다음  
알칼리脱脂 및 酸浸 处理를 行하여 使用하였다.  
陽極板은 두께 4.5mm의 黑鉛板을 使用하

하였고, 搪拌은 空氣攪拌法或 手動法을 併行実施하였다. 또한 液溫의 上昇을 抑制하기 为해서 헬센槽를 冷水bathtub에 넣어 使用하였다.

電解浴은 電着実験에 使用한 것과 같은 浴造成을 가진 浴 I ~ IX의 9種의 浴을 각各 267 ml 씩 取하여 試験에 使用하기 前 60°C에서 1時間 加温하여 溶液을 均一하게 만든 다음 使用하였다.

試験条件은 浴溫: 20 ~ 27°C, 總電流: 5 A, 時間: 3分의 条件으로 各浴 共히 同一하게 実施하였다.

電着된 헬센板은 常法과 같이 後處理를 完全히 行하고 나서, 헬센標準尺으로 試験部分을 標識하여 두고, 電析外觀은 肉眼拡大鏡 및 立体顯微鏡으로 觀察하였고, 被膜 두께는 電解式膜厚計로 測定하였다.

### III. 結果 및 考察

#### 1. 浴의 狀態

Table 1의 浴 I ~ IX의 各浴을 調製한直後에는 어느 浴이나 모두 綠青色의 均質溶液이던 것이 放置해 두었더니 浴 I을 除外한 大部分의 浴에 綠色의 無定形 不溶解性物이 生成되고 차츰 量이 增加되다가 鮑化狀態에 到達하였는데 대체적으로 濃度가 진한 浴일수록 生成되는 量이 많고 빨리 鮑化되었다.

그런데 이러한 不溶解性物이 包含된 浴에서 良好한 光沴크롬의 電析被膜을 얻었고, 本 実験에서 約 1週日 放置하고 60°C에서 1時間 加温한 浴中에 不溶解性物이相當量 生成되어 있는 狀態의 浴으로 電着実験 및 Hull Cell 試験을 行한 결과 良好한 光沴크롬電析을 얻

었으며 適當한 搪拌法을 實施한다면 電解浴으로 充分히 使用할 수 있음을 알았다.

그리고 各浴의 調製後의 pH는 1.9 ~ 3.2의 分布를 가지고 있는데 HCOONa/Cr의 mol比가 커질수록 pH는 높으며, CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O의 濃度에는 별로 差異가 없음을 Table 1에서 알 수 있다.

#### 2. 電析被膜外觀 및 被膜性

電着実験에서 얻어진 電析外觀의 特徵을 Table 2에 表示하였고, Hull Cell 試験結果를 헬센模式圖를 作成하여 Fig. 2에 図表하였다.

Table 2와 Fig. 2에서 電析外觀 및 被膜性은 塩化第2크롬 成分의 濃度 影響이 分明하게 나타나 있다. 即 CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O : 0.2 mol/l 및 0.3 mol/l인 浴 (Bath I ~ Bath VI)의 경우는 Table 2에서 알 수 있는 바와 같이 黑色析出物, 黑色条痕 및 펫트(pits)가 있는 電析外觀이며 0.4 mol/l인 浴 (Bath VII ~ Bath IX)의 경우는 良好한 光沴크롬의 電析外觀을 보여주고 있다. 또한 Fig. 2의 헬센模式圖에서 보여주는 헬센挙動은 0.2 mol/l의 浴 (Bath I ~ Bath III)은 良好한 光沴크롬의 析出範圍가 좁고, 7 A/dm<sup>2</sup>以下에서만 光沴크롬이 電析되고 그 以上的 高電流密度範圍에서는 色調가 어두운 光沴被膜이 電析되고 있는데 이것은 金屬크롬 以外에 水酸化크롬 (Cr(OH)<sub>3</sub>)이 共析되고 있는 것이 아닌가 생각되어진다. CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O : 0.3 mol/l인 浴 (Bath IV ~ Bath VI)은 HCOONa/Cr의 mol比濃度의 影響이 매우 뚜렷하게 나타나고 있는데, mol比가 2인 浴 (Bath IV)은 CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O : 0.2 mol/l 浴의挙動과 類似하고, 7 ~ 13 A/dm<sup>2</sup>範圍에

黑色杂质이 나타나 있으며, mol比가 4인浴 (Bath VI)은 高電流密度部(20A/dm<sup>2</sup>以上)에 黑色析出物이 나타나고 있다.

mol比 3인浴(Bath V)은 比較的 넓은範圍에 光沢크롬이 電析되고 있으나 低電流密度部의 被覆性이 좋지 않다.

Table 2. Appearance and weight of deposit resulted from electrodepositions on bath compositions of the trivalent chromium electrolytes

Bath No.	$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (mol/l)	$\frac{\text{HCOONa}}{\text{Cr}}$ (mol ratio)	Dk (A/dm <sup>2</sup> )	Weight of Deposit (g)*1	Surface Appearance**
I	0.2	2	5	0.0012	partly black
			10	0.0007	pits
			20	0.0008	pits
			30	0.0008	pits
II	0.2	3	5	0.0009	partly black
			10	0.0007	pits
			20	0.0004	pits
			30	0.0003	pits, partly black
III	0.2	4	5	0.0007	pits
			10	0.0010	pits
			20	0.0008	pits, partly black
			30	0.0003	pits, partly black
IV	0.3	2	5	0.0009	black streak
			10	0.0018	black streak
			20	0.0008	partly black
			30	0.0002	partly black
V	0.3	3	5	0.0007	black streak
			10	0.0014	pits
			20	0.0007	pits
			30	0.0003	pits, partly black
VI	0.3	4	5	0.0009	black streak
			10	0.0004	black streak, pit
			20	0.0008	black streak, pit
			30	0.0006	pit
VII	0.4	2	5	0.0013	
			10	0.0013	
			20	0.0009	
			30	0.0009	
VIII	0.4	3	5	0.0010	
			10	0.0011	
			20	0.0010	
			30	0.0011	
IX	0.4	4	5	0.0007	
			10	0.0011	
			20	0.0011	
			30	0.0013	pits

\*1) time: 3 minutes

\*2) described on defect only

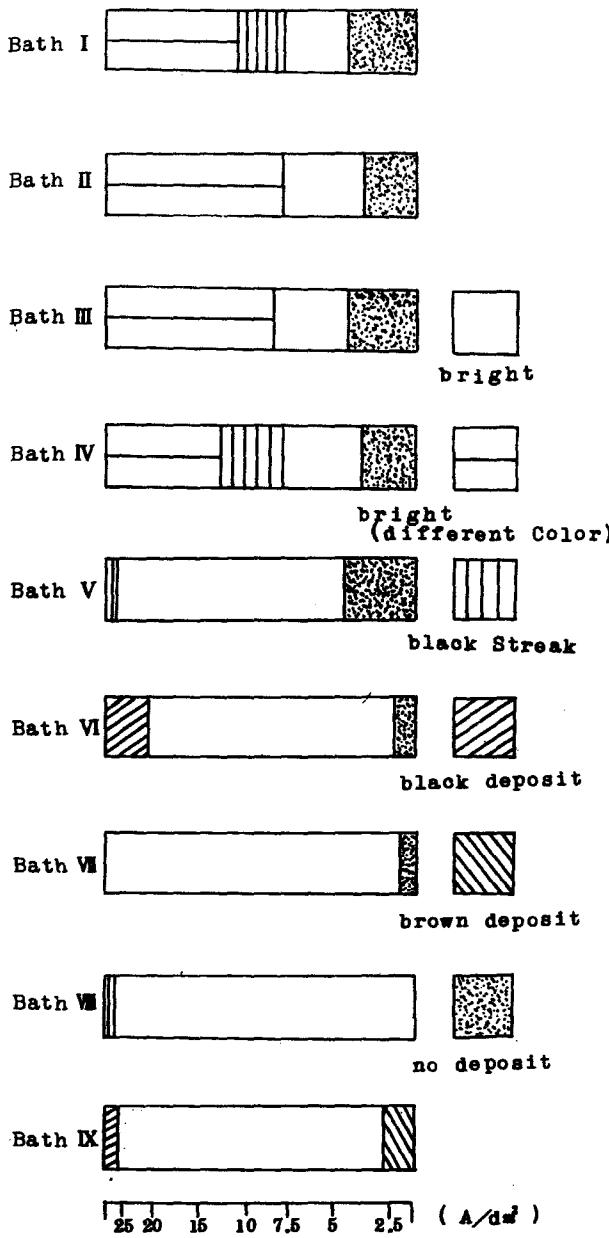


Fig. 2. Characteristics of surface appearance for bath composition on the hull cell panel test (5 amp. 3 min.).

$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : 0.4 \text{ mol/l}$  인浴 (Bath VII ~ Bath IX)은 光沴範圍가 가장 넓으나,  $\text{HCOONa}/\text{Cr}$ 의 mol比의 影響이 있음을 알 수 있다. 即, mol比가 2인浴 (Bath VII)은 光沴電流密度가 가장 넓다. 또 mol比

가 3인浴 (Bath VII)은 高電流密度端에 黑色條痕이 나타나고 있지만 低電流密度部의 被覆性은 매우 좋다는 것을 알 수 있다. 한편 mol比가 4인浴 (Bath IX)은 高電流密度端에 黑色析出物이 나타나고 低電流密度部에서는 褐色被膜이 나타나 있다.

以上과 같은結果로 被覆性이 뛰어난 光沴크롬의 電析은 塩化第2크롬의 濃度가  $0.4 \text{ mol/l}$  일때 카미산나트륨/크롬의 mol比濃度가 2 및 3이 적당함을 알 수 있다.

### 3. 電析速度 및 均一電着性

電着実験에서  $20 \times 20 \text{ mm}^2$  試片에 電析된 被膜의 重量을 Table 2에 表示하였고 電析速度에 미치는 浴成分濃度의 影響을 알아보기 為하여 重量/電流密度 曲線을 Fig. 3(a), (b) 및 (c)에 図示하였다.

各浴의 電析速度는 Fig. 3에서 浴組成에 關係없이 대체적으로  $10 \text{ A/dm}^2$ 의 電流密度部에게 가장 크며,  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 의 濃度가  $0.4 \text{ mol/l}$ 인浴 (Bath VII ~ Bath IX)을 除外한 其他의 浴은 電流密度가 增加함에 따라 電析速度는 減少되고 있으며,  $30 \text{ A/dm}^2$ 의 電流密度에서 大部分 激減되고 있다. 한편 電流效率은 Fig. 3에서 알 수 있는 바와 같이 低電流密度部 ( $5 \sim 10 \text{ A/dm}^2$  試驗條件上)는 高電流密度部 ( $20 \sim 30 \text{ A/dm}^2$ )에 比해서 월씬 높음'을 알 수 있다.

그리고, 被覆性이 良好하고 Fig. 3-(c)에서 電析速度가 各電流密度에서 比較的一定한浴:  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : 4 \text{ mol/l}$ ,  $\text{HCOONa}/\text{Cr}$ 의 mol比: 2의 平均電析速度는 1分間에 約  $0.145 \mu\text{m}$  ( $0.125 \sim 0.164 \mu\text{m}$ )이며,

Alegra 3浴의 平均電析速度  $0.1 \mu\text{m}$  ( $10 \text{ A}$

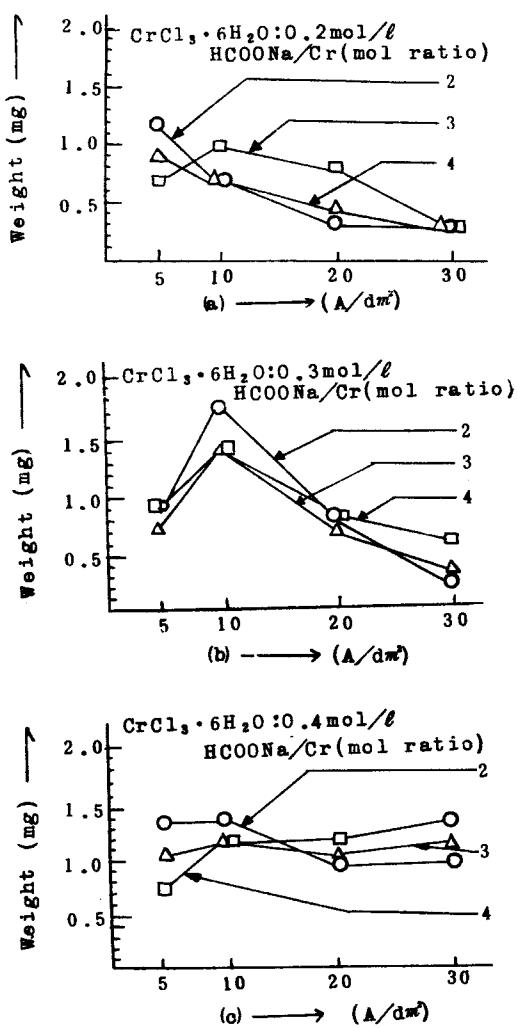


Fig. 3. Weight/current density curves on bath compositions of trivalent chromium electrolyte contained sodium formate and sodium chloride (3 min).

/dm<sup>2</sup>의 電流密度時)보다 크지만, Alegra 3浴의 경우 搪拌条件에 따라 0.2 μm까지 된다고 함으로 그 優劣을 論할 수 없다.

한편 Fig. 3-(c)에서 重量/電流密度 曲線의 形狀이 水平狀에 가까운 CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O : 0.4 mol/l浴은 均一電着性이 優秀하다고 생각되는, 同浴의 철센板上의 電析被膜의 두께分布狀態를 두께/電流密度·曲線으로 図示하면

Fig. 4와 같으며, 曲線의 形狀은 水平度가相當히 좋고, 이것으로 미루어 볼 때 CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O : 0.4 mol/l浴은 均一電着性이 우수함을 알 수 있다. 또한 HCOONa/Cr의 mol比의 影響을 살펴보면 Fig. 3-(c) 및 Fig. 4에서 両曲線의 形狀이一致되고 있지 않으나 HCOONa/Cr의 mol比가 3인浴이 가장 優秀함을 알 수 있다.

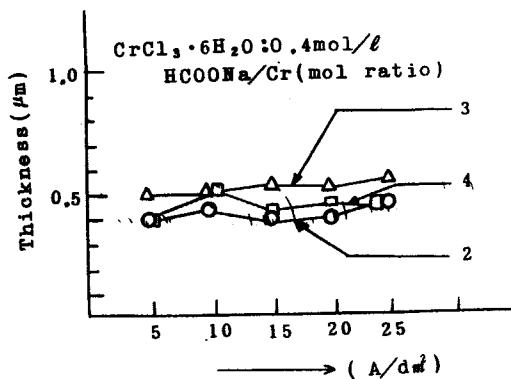


Fig. 4. Thickness/current density curves for bath compositions on the hull cell panel test (5 Amp. 3 min).

#### IV. 結論

以上의 実驗結果를 要約하면 다음과 같다.

1. CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O의 濃度는 0.4 mol/l일 때 外觀, 平均電析速度, 均一電着性 및 被覆力은 共히 가장 良好하다.
2. HCOONa/Cr의 mol比는 CrCl<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O의 濃度가 0.4 mol/l일 때, 2 및 3인 경우 比較的 良好한 電着諸特性을 보여주었고, 따라서 最適 mol比는 2.5로 생각된다.
3. 카미산나트륨 및 塩化나트륨을 使用한 3價크롬

浴에서  $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : 0.4\text{ mol/l}$ ,  $\text{HCOONa}$ ,  
 Cr 의 mol 比 : 2 및 3인 浴 VII과 浴 VIII의  
 電着諸特性은 개미산칼륨 및 塩化칼륨을 使  
 用한 3価크롬浴 (Alecra 3 浴)의 特性과  
 비슷하다고 判斷되었다.

### 參 考 文 獻

- 1) Bunsen,R.; Pogg. Ann., 91,619(1854)
- 2) Geuther,A.; Liebig's Ann., 99,314 (1856)
- 3) 吉田忠, 外; 工業化學会誌, 53,3,47,103, 234,273,319,374(1950)  
     · 工業化學会誌, 56,67,140, 220(1953)  
     · 工業化學会誌, 58,86,89 (1955)
- 4) Zell, M.R.; Met. Finish., 55(1), 57(1957)
- 5) Kudryavtsev, T., etal; Inst. Electrochem., 26,105(1959)
- 6) Domnikov,L.; Met.Finish, 64(6), 107(1966)
- 7) Deyrup,A.; USP 3, 006, 823(Patent applied for 7/10/59 )  
     Deyrup,A.; USP 3, 069,333 ( 25/7/61 )
- 8) Berzins,T.; USP 3, 021,267 ( Patent applied for 3/8/60 )
- 9) Bride, J.E.; Plating, 59(11),1027 1972 )
- 10) Ward, J.J.B.,etal; Trans. Inst. Met Finish. 49(4),148(1971 )
- 11) Crowther, J.C.,etal; Electroplating and Met Finish., 28(5),6(1975)